

⑩日本国特許庁(JP)

卵特許出照公關

母公開特許公報(A) 平1-196749

Mint, Cl. 4

规则配号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 朱請求 請求項の数 1 (全5頁)

の発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

銀棒 顧 昭63-20808

公出 照 昭 (1988) 1月30日

加発 明 者 松 本

有 义

東京都新宿区中落合 2丁目 7 番 5 号 ホーヤ株式会社内

の発射 老山 ロ

洋 一

東京都新宿区中存合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

の出 顧 人 ホーヤ株式会社

東京都新篠区中存合2丁目7番5号

の代理 人 弁理士 阿仁豊 節雄

明福書

1. 発明の名称

光信報記録媒体用基板の製造方法

2. 特許請求の範囲

遊光性基収表面にレジスト膜を遊成し、

次に、お記述先性基板のレジスト級が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を存圧して数型部材の凹凸パターンを含むレジスト級に転写し、

しかる後、前記レジスト裏が形成された過光性 基板に前記レジスト膜が形成された側からエッチ ング処理を施すことにより、背記レジスト葉に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記過光性基板に形成することを特徴とした光情報記録媒体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本売明は、光磁気ディスクあるいは光メモリディスクその他の光情報記録媒体用基板の製造方法に関する。

[従来の技術]

この光情報記録媒体用基板の製造方法としては 経来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にアレグループや アレビット等の凹凸パターンを形成した全型(型 部材)の表面に液状の患光性関節(フォトボリマ ー)をのせ、次に、ガラス基板を前記全型の表面 に押圧して該ガラス基板と前記金型とで前記感光



性制能を挟み込むようにして叙述光性制能が終記 会型の凹凸パケーンを完全に埋め尽くすとともに、 情記ガラス基板の表面に一様に寄着するようにす し、次いで、背配ガラス基板の裏面から前記學光 性樹脂硬化用紫外線を預計して該感光性制能を提 化させ、しかる後、前記会型を制度するようにし たもので、これによりガラス基板表面に凹凸パケ ーンが形成された制能が密着されてなる2層構造 の光情報記録解析用基板を得るものである。

また、第2の方被は、いわゆるフォトリソダラフィーの方法を用いたものであり、ガラス基板にあるいは、ガラス基板に5ill 悪もしくは5102数等を根据させた基板表面にフォトレジストを並布し、フォトマスクを介してアレグループやアレビット等のパターンを保写して現像し、しかる後、これにリアクティブイオンエッチング等のドライエッチングを施すことにより、共記ガラス基板の表面自体に、あるいは、非記技権数に凹凸パターンを対応し、これにより、表面にアレグループやアレビット等のパターンが形成された光情報記録集体

[元明が解決しようとする課題]

547 号公翰参照)。

ところが、食配第1の方法は、比較的製造コストが安保であるという利点はあるものの、食配ガラス基板と感光性製造との接着性、金変からの製能性、感光性製造の硬化物における体質収益や気池の発生等、多くの問題があり、配益密度の集業的地大が要請される近年において、それに十分にこたとる高品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

用基板を得るものである(例えば、特開超59-21g

また、背配祭2の方板は、加工物変という点では十分であるものの、変光装置、現象装置、ドライエッチング装置等の高値を装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で考しく不利であるという欠点を有していた。

本売明の割的は、上途の欠点を除去した光信報 記録媒体用品額の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

本売明は、要するに、造光性基板表面に形成したレジスト酸に、一定の信報を表す凹凸パターンを形成した要都材を押圧して育記レジスト酸に許記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト版が形成された造光性基板に直接エッナングを施すという極めて簡単かつ確実な方法により、自記造光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には、

進光性基督表面にレジスト無を形成し、

次に、前記通光性基板のレジスト展が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる亜部村を押圧して該亜部村の凹凸パターンを前記レジスト部に転写し、

しかる後、前記レジスト膜が形成された強光性 基板に前記レジスト膜が形成された側からエッチ ング処理を施すことにより、前記レジスト膜に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターン 前記透光性基板に形成することを特徴とした構成 そぎする.

【作用】

[寒蛛佛]

第1回ないし第5回は本売明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の回である。以下、第1回ないし第5回を参照に して本売明の一実施例に係る光情報記録媒体用基 板の製造方法を説明する。 第1回において、符号1は外径的130mm の途光性基板たる円盤状のガラス基板である。本方法は、まず、このガラス基板1上に囲転性布法(スピンコート法)により、ノボラック制路製のフォトレジストのFRR800(東京応化株式会社から販売されているフォトレジストの商品名)を集市し、原さ的5000オングストロームのレジスト原2を形成する。

しかる後、背記ガラス基板1上に残留したレジスト級2を、間知の酸素アラズマエッチング装等を用いて灰化して験去することにより、第5個に示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録採休用番板を得ることができる。なお、このときの酸素アラズマエッチング法の条件は、RFパワー50W、0。ガス圧20Pa程度とする。

なお、上述の一実施例では、遊光性基板として

次いで、前記金型3を、食配ガラス基板1のレジスト版2が形成された面に平行に対向させ、第2回に示されるように該レジスト版2に圧着装置等を用いて押圧する。この場合、押圧力は約100kg/cm³ 程度とされる。

その後、第3因に示されるように背配金型3を 食むレジスト裏から刺繍する。

ガラス基板を用いた例を掲げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2版等を表層した積層版を形成したものを用いてもよい。

また、レジスト版としては、ノボラック制度のかりに、例えば、PMMA等の他のフォトド等のストを用いてもよく、さらには、ポリイミド等の他の音分子材料を開いてもよい。すなトレジスト版の材料はフォトレジスト版のおきなが形成可能でかつエッチング手段のパケーンが形成可能な材料を含むのである。ケングスト版の限点、エッテングを合には、レジスト版の限点、エッテストの場合には、レジスト版の限点、エッテストの場合には、レジスト版の限点、エッテストの場合には、レジスト版の限点、エッテストの場合には、レジスト版の限点、エッテストの場合には、レジスト版の限点、エッテストの場合には、レジスト版の限点、エッテストの場合には、レジストの表示を含まれてある。

[発明の効果]

以上群述したように、本発物は、遊光性基板表面に形成したレジスト版に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型部材を押圧して前記レジスト版に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト版が形成された透光性基板に

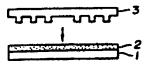
を禁エッチングを施すという伝めて簡単かつ確実 な方法により、背配法先性基板に所認の凹凸パタ ーンを形成するようにしたものであって、これに より、高密度の情報を記録可能な高品質な光情報 記録媒体用基板を安督にかつ確実に得ることがで きるという効果を得ているものである。

4. 図面の毎単な展明

第1日ないし第5個は本先明の一実施例に係る 光信報記録媒体用基根の製造方法を製明するため の団である。

- 1…油光性基礎たるガラス基板、
- 2…レジスト展、
- 3 …型部材たる金型、
- 4…一定の信仰を表す問凸パターン。

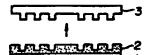
出職人 ホーヤ 株 式 会 社 代理人 弁理士 同仁 展 領 越



第1図



第2図



第3図



第4 図



第5図

手統制正 誓

昭和63年十月29日

特許疗具管 小 川 邦 夫 殿



- 1. 事件の表示
 - 昭和63年特許順第20808号
- 2. 発明の名称

光情報記録媒体用品級の製造方法

3.相正をする名

事件との関係 特許出駅人

住所 京京都新农区中落合2丁月7卷5号

名称 ホーヤ株式会社

4. 代理人

住所 〒170 東京都豊島区東港委1丁自48番

10号 25山京ビル923号

電路 03-981-4131

氏名 (9136) 井理士 阿仁屈節雄



- 5. 制近命令の日付 自発
- 6. 補正の対象
 - (1) 図頭の新1図
 - (2) 明細雲の発明の詳細な説明の問題

7. 雑正の内容

(1)図面の第1因に、別紙の通り、符号4(糸

書)を追加する。

(2)明細書第7寅第10行目の「金型」と「モ」

との間に「3」を挿入する。

以上

